PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

59-182243

(43) Date of publication of application: 17.10.1984

(51) Int. CI.

C03B 37/00 C03B 20/00 // G02B 5/14

(21) Application number: 58-054923

(71) Applicant: FUJITSU LTD

(22) Date of filing:

29. 03. 1983

(72) Inventor: TSUKAMOTO MAKOTO

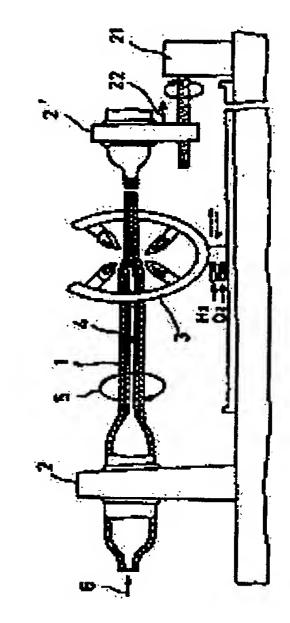
OKAMURA KOJI YUASA MITSUO

(54) MANUFACTURE OF OPTICAL FIBER

(57) Abstract:

PURPOSE: To manufacture an optical fiber having low transmission loss, in a short time, by drawing a hollow glass tube under heating with a heat source moving along the lengthwise direction of the tube in the inner-deposition CVD process, thereby forming a solid preform.

CONSTITUTION: A hollow glass tube 1 used as the starting material is attached to the rotary supporting means 2, 2', and oxygen gas and a raw material gas 6 for forming the glass layer, e.g. SiCl4, POCl3, GeCl4, etc. are introduced into the rotating glass tube 1. A glass layer 4 for forming a light transmission path having a specific refractive index is deposited to the inner surface of the glass tube 1 by reciprocally moving the heating source 3 such as oxyhydrogen burner along the lengthwise direction of the tube. Thereafter, the heat of the source 3 is intensified to contract the cross-section of the glass tube 1, the



temperature is controlled at about 1,800°C, and the rotary supporting member 2' is moved along the direction of the arrow 22 while traversing the heating source 3 along the lengthwise direction of the tube 1 to effect the drawing and solidification of the glass tube 1 and obtain the solid preform.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection]
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2000 Japan Patent Office

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭59—182243

⑤ Int. Cl.³C 03 B 37/00

識別記号

庁内整理番号 6602-4G

砂公開 昭和59年(1984)10月17日

20/00 // G 02 B 5/14 6602—4G 7344—4G L 7370—2H

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈光フアイバの製造方法

②特

願 昭58-54923

②出

頭 昭58(1983) 3月29日

⑫発 明 者

塚本誠

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑫発 明 者 岡村浩司

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

②発 明 者 湯浅満雄

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

邳代 理 人 弁理士 井桁貞一

的 細 割

1. 希明の名称

光フアイバの製造方法

2. 特許韶永の報題

出発材料となる中空ガラス質の内盤面に気相化 学権が法により所定囲折率のガラス層を堆積した 後、酸ガラス質の艇断面が密になるように加熱中 実化して光フアイバ母材を形成し、さらに該母材 の一端より加熱線引きして光フアイバを形成する 方法にかいて、上記ガラス質の中実化時に、設督 をその投手方向に移動する加熱線で加熱しながら 姓他して中実母材を形成することを特徴とする光 フアイバの製造方法。

- 8. 発明の詳細な説明
- (a) 発明の技術分野

本発明は内付けCVD法により低却失を光ファ. イバを製造する方法に関するものである。

(ロ) 技術の背景

光ファイバを製造する一方法として移動加熱酸を用いた内付け CVD 法が問知であり、外間から

の不純物の使入がなく、均質性のよい光ファイバ が待られることから広く用いられている。

(c) 従来技術と問題点

従来,内付け CVD 法を用いた光ファイバの製 造方法としては、第1 図に示すように出発材料と なる適当な径の石英ガラス等からなる反応管1を ガラス旋盤の回転支持機構2に装着して矢印5(あ るいはその反対方向でもよい)の方向に回転させ ながら矢印 6 から該反応暫1円に、例えば酸素ガ ス等と共に四類化シリコン(SiCl4)、および出 折平制御用のオキシ塩化類(POCI3)、四塩化ゲ ルマニクム(GeCl4)等を気相状にしたガラス船 形成用の原料ガスを導入する。そして加熱原3(油 常酸水素パーナが用いられている)を削匙反応性 1の長手方向に移動させて該後1の飮難を胸別的 に加熱し, 該質内壁表面に、原料ガスが熱酸化反 応によつて生成されたガラス欲粉末(スート)を 堆積させ、かつ溶融して所定の厚さのガラス層 4 を形成する。その後(1)とのようにカラス所 4 が形 成された反応管1の一端を順次線引き耐度に加熱

しながら数包抜断的を減少するように延伸して和 任の光ファイバを製作するようにするか、あるいか は(2)前記ガラス胎4が形成された反応管1をから スを監査の回転支持機構2に装むした状態で回転を せ、加熱砂3により高温に加熱しながら、該反応 性1の横断面が密になるように初少路をせしめて 2 層かるいは多層の断面年輪構造を有し、実別が 2 層を同じ長さを有する中奥状の光ファイバを 毎付(フリフオーム)を形成し、この母材を加熱 性伸して細径の光ファイバを製作している。

しかしながら、前者(1)の製造方法にあつては、
ガラス局 4 が形成された反応管 1 の一幅を順次線
引き磁度に加熱しながら延伸して光ファイバを得
る際に、前記反応管 1 内の毎曲気中に含まれるのH
基が線引きされる光ファイバ中に取り込まれ、OH
基光吸収損失が増大する欠点があり、低損失を光
ンプイバを行ることが困難であつた。一方を右(2)
の製造方法は最も一般的に用いられている方法で
はあるが、ガラス筋 4 が形成された反応管 1 の被
断面が密になるように釉少器割して中実化する除

り所定屈折平のガラス層を堆積した後、酸ガラス 智の猫脚面が密になるように加熱中実化して光フ アイバ母材を形成し、さらに該母材の一端より加 熱味引きして光ファイバを形成する方法において、 上記ガラス質の中実化時に該管をその長手方向に ど助する加熱駅により加熱しながら延伸して中実 母材を形成することを特徴とする光ファイバの製 出方法を提供することによって達成される。

(1) 発明の実施例

以下図面を用いて本発明に係る製造方法の実施例について詳細に説明する。

第2回は本発明に係る光ファイバの製造方法の 一実施例を説明する製部断面図であり、第1図と 同等部分には同一符号を付している。

まず図示のように例えば外径 20mmが、内径16mmが の出発材料となる石英ガラスからなる中空の反応 質1をガラス旋盤の回転支持優糊 2、2 に接着し て矢印の方向(その反対方向でもよい) 5 に回転 しながら矢印 6 から反応管1 内に、四塩化シリコ ン(81 Cl 4) および風折率制御用のオキシ塩化約 に、前記ガラス胞 4 の鉄内剤を構成する GeO2 が 超元されてGeOからなる欠陥が生じ、この Geoに 起因する紫外吸収改長のテールが 1.3 μm にまでお よぶ問題があり、 GeO2 の磁加量が多くなると、 当該母材を用いて形成した光ファイバの紫外吸収 損失の増加を抑止することができない欠点があつ た。

(d) 発明の目的

本発明は上記従来の欠点を解消するため、ガラス層を内壁面に堆積した反応管の中実化工程における加熱競技を低くすると共に中実化に要する時間を短縮することにより削記ガラス励中の GeO2 がGeOに返元する転が低減し待る事実を考証した中実化工程を用いて条外吸収担失の低減された光ファイバを安定に得るようにした新規を光ファイバの製造方法を提供することを目的とするものである。

(8) 発明の解成

そしてこの目的は本発明によれば、出発材料と なる中空ガラス管の内壁面に気相化学堆積法によ

(POOl3), 四塩化ゲルマニタム(GeCl4)等を 気相状としたガラス無形似用原料ガスを酸氷ガス と共に導入する。そして酸水素パーナ等からたる 加熱級3を削配反応管1の長手方向に、 例えば 15cm/min の移動速度で移動反復させて設督1の 外周壁を局所的に 1300で~1400でに加熱して反 応管1の内壁面に所足の身さおよび船折平のコア 郡を含む光伝送路網成用カラス船4を堆積形成す る。次いで前記加熱蘇3の火力を上げ、かつ移動 速度を低下して、設加熱敵 3を、反応負 1のカス 排出側から原料ガス導入側に向つて 1900でで2回・ 往復加熱して削記反応管1の横斯面を約70~80% 方収制させる。その後加熱源3の火力を1800℃。 に調節して該加熱原3を回転を停止した状態の反 応管1のガス排出側より原料ガス抑入側に向けて 移動させると同時に、鼓反応幣1のガス排出側を 支持し,かつ回転支持機能 2 に逃結されているモ ータ駆動部 21 を駆動させて勘回転支持機構 2'を 矢甲 22 の方向に移動して削配反応管 1 をその本 米の長さ寸法(例えば500m)の約3倍程度に延伸し

特切四59-182243(3)

て中奥化する。

このようにして中実化することにより、外径69mp の中実体状母材(フリフォーム)が、従来の中変化所契時間 /3 短細した約30分間で待ることができた。この中実体状母材を光ファイバ像引装弧によつて所呈細径の光ファイバに紡糸した結果、波長1.30μmでのレイリー 抽失かよび紫外吸収損失が0.45dB/km(コア部とクラッド部の脳折率差=0.5%)と従来法によるものに比べて0.15dB/km 低 減され、また放長1.38μmでの0日 基吸収損失が従来法によるものの4.5dB/kmに対して3.0dB/kmと低減された低損失を光ファイバを待ることができた。

(9) 発明の効果

以上の説明から明らかなように、本発明に係る 光ファイバの製造方法によれば、ガラス層を内壁 油に堆積した出発材料となる反応管を中奥化する のに、該反応性を耐益加熱してある程度その協助 削を収縮させた後、延伸して中奥化しているので、 中奥化工程の所要時間が短縮でき、かつ加熱延良 を低くすることが可能となり、前記ガラス尉中の GeO2が避元してGeOとなる動が著しく低減する と共に、OH 基の提入も低減され、かかる中事 出 材を用いて所 室棚径の光ファイバに紡糸することが 取り、GeO による紫外吸収損失、および OH 私 吸収損失の小さいは伝送損失な光ファイバを 秘別 に得ることができる利点を 育する。よつて特にコア那の径が小さく、コア 那とクランド 部との 細折 平差が少ないシングルモードファイバの製造に 適用して極めて 有利である。

4. 図面の簡単な説明

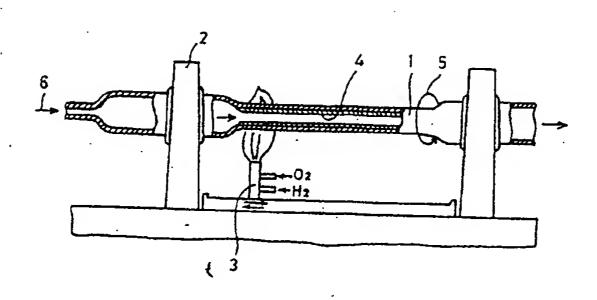
第1 図は従来の光ファイバの製造方法を説明する要部断面図、第2 図は本発明に係る光ファイバの製造方法の一実施例を説明する要部側面図である。

図面において、1は反応性、2は回転支持根例、2は移動可能を回転支持機例、3は加熱酸、4はガラス層、21はモータ駆動部を示す。

代型人 弁理士 井 桁 貞



第 1 图



第 2 图

